PRODUCTION OF GRAVURE PLATE HAVING CUSHION PROPERTIES

Publication number:JP2000199949Publication date:2000-07-18Inventor:SHIGETA KAKUApplicant:THINK LABS KK

Classification:

- international: G03F7/09; G03F7/00; G03F7/11; G03F7/09; G03F7/00;

G03F7/11; (IPC1-7): G03F7/00; G03F7/09; G03F7/11

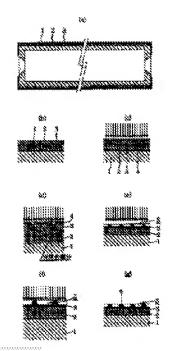
- European:

Application number: JP19980377099 19981230 **Priority number(s):** JP19980377099 19981230

Report a data error here

Abstract of JP2000199949

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a gravure plate having cushion properties suitable for printing on the rough surface of corrugated cardboard or the like, for the printing of an image on a compact disk or the like or for the color printing of a matrix image for constituting a color filter on a glass for a liquid crystal panel. SOLUTION: A photosensitive printing plate material layer 3 is formed on a cushion layer 2 comprising rubber or a resin having cushion properties, a mask 4 having a gravure image is laminated or superposed on the surface of the photosensitive printing plate material layer 3 and the layer 3 is irradiated with UV ray through the mask 4. The mask 4 is then removed, gravure cells 5 are formed in the photosensitive printing plate material layer 3 by development, and a DLC film 6 is formed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-199949 (P2000-199949A)

(43)公開日 平成12年7月18日(2000.7.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G03F	7/00	505	C 0 3 F	7/00	ទ 0 5	2H025
	7/09			7/09		2 H O 9 6
	7/11	5 0 1		7/11	501	

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 7 頁)

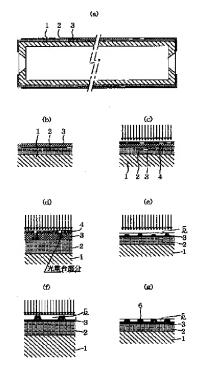
ク・ラボラトリー内 (74)代理人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2H025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			
(22) 出顧日 平成10年12月30日(1998. 12. 30) 千葉県柏市高田1201-11 (72)発明者 重田 核 千葉県柏市高田1201-11 株式会社シンク・ラボラトリー内 (74)代理人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2刊025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2刊096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03	(21)出顧番号	特願平10-377099	(71) 出願人 000131625
(72)発明者 重田 核			株式会社シンク・ラボラトリー
千葉県柏市高田1201-11 株式会社シンク・ラボラトリー内 (74)代理人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2H025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03	(22)出顧日	平成10年12月30日(1998.12.30)	千葉県柏市高田1201-11
ク・ラボラトリー内 (74)代理人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2H025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			(72)発明者 重田 核
(74)代理人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2日025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2日096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			千葉県柏市髙田1201-11 株式会社シン
弁理士 大沼 浩司 Fターム(参考) 2H025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			ク・ラボラトリー内
Fターム(参考) 2H025 AA00 AB05 AB17 AC04 AD01 BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			(74)代理人 100081248
BC55 DA20 EA04 EA06 FA07 FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			弁理士 大沼 浩司
FA17 FA30 2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			Fターム(参考) 2HO25 AAOO ABO5 AB17 ACO4 ADO1
2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03			BC55 DA20 EA04 EA06 FA07
			FA17 FA30
EALL CARE HARD			2H096 AA16 BA05 CA05 CA12 EA03
EATT GAUG MAUG			EA11 GAOS HAO3

(54) 【発明の名称】 クッション性を有するグラビア版の製造方法

(57)【要約】

【課題】 段ボール等の粗面に印刷したり、あるいはコンパクトディスク等に画像を印刷したり、あるいは液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構成するためのマトリックス画像をカラー印刷するのに好適なクッション性を有するグラビア版の製造方法。

【解決手段】 ゴムまたはクッション性を有する樹脂からなるクッション層2に感光性版材層3を形成し、感光性版材層3の表面にグラビア画像を有するマスク4を積層し又は重ね、紫外線を照射し、マスク4を取り除いて現像して前記感光性版材層3にグラビアセル5を形成し、次いで、DLC膜6を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゴムまたはクッション性を有する樹脂からなるクッション層の表面に、紫外線に対し光重合性を有し光重合反応の前後において又は反応後において適度のクッション性と耐刷力を有する感光性版材層を形成し、該感光性版材層の表面に、紫外線を遮断するグラビア画像であるマスク画像を有するマスクを重ね、紫外線を照射して前記感光性版材層に光重合反応を生じさせ、前記マスクを除いて現像することにより、前記感光性版材層の表面にグラビアセルを形成し、次いで表面にDLC膜をコートすることを特徴とするクッション性を有するグラビア版の製造方法。

【請求項2】 ゴムまたはクッション性を有する樹脂からなるクッション層の表面に、紫外線に対し光重合性を有し光重合反応の前後において又は反応後において適度のクッション性と耐刷力を有する感光性版材層を形成し、該感光性版材層の表面に、紫外線を遮断するグラビア画像であるマスク画像を有するマスクを重ね、紫外線を照射して前記感光性版材層に光重合反応を生じさせ、前記マスクを除いて現像することにより、前記感光性版材層の表面にグラビアセルを形成することを特徴とするクッション性を有するグラビア版の製造方法。

【請求項3】 前記感光性版材層は、紫外線照射により 光重合反応を起こし現像液に対して不溶性になる感光剤 又は感光性シート状物を前記クッション層にコーティン グにより薄膜形成し又は積層してなり、

これに対して、前記マスクは、

カーボン含有ポリマーよりなる黒色コート剤、又は、ネガチブのフォトクロミック剤を前記感光性版材層にコートして、レーザ照射により、前記グラビア画像の非画線部に対応させて前記感光性版材層を露出又は透過するように形成してなるか、

又は、前記グラビア画像の非画線部が透明であるネガチ ブのマスクフィルムであるか、

又は、感光剤を前記感光性版材層にコートし電磁波照射 により光重合反応を起こし現像液することにより形成す るネガチブのレジスト画像である、

ことを特徴とする〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載 のクッション性を有するグラビア版の製造方法。

【請求項4】 前記感光性版材層は、紫外線照射により 光重合反応を起こし現像液に対して溶性になる感光剤又 は感光性シート状物を前記クッション層にコーティング により薄膜形成し又は積層してなり、

これに対して、前記マスクは、

カーボン含有ポリマーよりなる黒色コート剤、又は、ポジチブのフォトクロミック剤を前記感光性版材層にコートして、レーザ照射により、前記グラビア画像の画線部に対応させて前記感光性版材層を露出又は透過するように形成してなるか、

又は、前記グラビア画像の画線部が透明であるポジチブ

のマスクフィルムであるか、

又は、感光剤を前記感光性版材層にコートし電磁波照射 により光重合反応を起こし現像液することにより形成す るポジチブのレジスト画像である、

ことを特徴とする〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載 のクッション性を有するグラビア版の製造方法。

【請求項5】 前記感光性版材層は、数十μmの膜厚に 形成し、前記クッション層を露出しないように、前記感 光性版材層グラビアセルを形成することを特徴とする 〔請求項1〕乃至〔請求項4〕のいずれか一項に記載の クッション性を有するグラビア版の製造方法。

【請求項6】 前記感光性版材層は、数十μmの膜厚に 形成し、前記クッション層が露出するように、前記感光 性版材層グラビアセルを形成することを特徴とする〔請 求項1〕乃至〔請求項4〕のいずれか一項に記載のクッ ション性を有するグラビア版の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本願発明は、段ボール等の粗面に印刷したり、あるいはコンパクトディスク等に画像を印刷したり、あるいは液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構成するためのマトリックス画像をカラー印刷するのに好適なクッション性を有するグラビア版の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、印刷版特に、液晶パネル用ガラス ヘカラーフィルタを構成するためのマトリックス画像を カラー印刷したり、あるいはコンパクトディスク等に画 像をカラー印刷するには、グラビアオフセット印刷また は水なしオフセット印刷が採用されてきており、グラビ ア印刷は採用されてこなかった。その理由は、グラビア 印刷は、クッション性がないので印圧が増大するとガラ スを割ってしまったり、コンパクトディスク等に歪みを 与える惧れがあるので、ゴムからなるブランケットロー ルを介して印刷することにより、印圧が増大するときは ゴムの変形により印圧の増大を抑制できるグラビアオフ セット印刷が適切だからである。液晶パネル用ガラスへ カラー印刷するには、ガラスに転移した直後のウエット のインキの膜厚を均一な5~6μmとして、ドライなイ ンキの膜厚を均一な1~1.5μmとして、バックライ ト光を均一に透過しかつ高い透過率を保障する必要があ る。また、コンパクトディスク等に画像をカラー印刷す るには、画像がシャープに得られる限度にインキの膜厚 を可能な限り薄くする必要がある。その理由は、コンパ クトディスク等に印刷する画像は、中心に対して偏って 印刷されるので、画像を形成しているインキの重量が、 次世代のコンパクトディスク装置の流体動圧軸受を採用 したスピンドルモータの高速回転化にともなって、アン バランス回転の原因として無視できなくなることが分か った。従来のグラビア印刷版は、銅メッキの表層部に深

さが15~25 mとなるようにセルを形成する必要が あり、そうすると、ウエットのインキの膜厚が15~2 5μπとなるから、液晶パネル用ガラスへカラー印刷し たり、あるいはコンパクトディスク等に画像をカラー印 刷するのにはインキの膜厚が厚すぎて適していない。従 来のグラビア印刷版において、銅メッキの表面に深さが 5~6μmとなるようにセルをエッチング形成できない のは、銅メッキ被膜が結晶組織であるためエッチングの 進行が均一に行われないためである。セルの輪郭や底面 に凹凸が生じたり、大きさによって深さが異なったセル ができることは避けられない。特にシャドウ部の大きな セルについて、深さが5~6μmとなるように得ても、 ハイライト部の小さなセルについては、輪郭や底面に凹 凸が生じる確率が高く、深さが5~6 µmに確実に得る ことはほとんど望めない。そこで、セルの深さが5~6 μmのグラビア版を確実に得るには、アルカリガラスに 画像を焼き付けて現像しフッ酸によりエッチングするこ とにより深さが均一なかなり正確なセルを形成すること ができる。ただし、これは、グラビア印刷とはならず、 ブランケットロールを介して印刷を行うグラビアオフセ ット印刷となる。こうして、従来は、液晶パネル用ガラ スヘカラー印刷したり、あるいはコンパクトディスク等 にカラー印刷するには、グラビアオフセット印刷、また は水なし平印刷版オフセット印刷が採用されてきてお り、グラビア印刷は採用されてこなかった。他方、従来 のフレキソ版 (樹脂凸版)は、光硬化性樹脂にマスクフ ィルムを重ねて赤外光を照射しエッチングするか、又は 光硬化性樹脂にカーボンブラックの被膜を形成し、ポジ 型の感光膜を塗ってレーザーによりネガ画像を焼き付け て現像し、次いで赤外光を照射してからエッチングする ことにより製版している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 印刷法によって製作される液晶パネル用カラーフィルタ は、画像のシャープさが低く、線画像のエッジの乱れ、 線画像の凹凸があり、フィルム法によって製作される液 晶パネル用カラーフィルタに比べて著しく品質が劣り、 このため、玩具関係にしか用途が広がらず、コンピュー タディスプレイやテレビジョン等の高級品には全く採用 されていない。グラビアオフセット印刷によって製作さ れる液晶パネル用カラーフィルタの品質が劣り原因は、 次のように考えられる。グラビアオフセット印刷は、ブ ランケットロールからガラス等の被印刷物にインキを転 移させる際に多少なりとも印圧が加わる。該印圧は、イ ンキを押圧するので、インキの輪郭が外側に広がりある いは乱れ、これが、ラインアンドセペースの値を小さく できない原因の一つである。また、転移するインキが版 からブランケットロールに、さらにブランケットロール からガラス等の被印刷物に、それぞれ100%の確率で 転移しないときは、インキが引きちぎられる結果とな

り、ガラス等の被印刷物に印刷されるインキの膜厚は均 一でなく表面に凹凸ができる。転移するインキがガラス 等の被印刷物に100%の確率で転移できるとした研究 結果が論文に発表されている。それによれば、アルカリ ガラス製の印刷版の0.1μmのシリコンゴムの被膜を コートして離型性を付与すること、及びセルに光硬化性 のインキを盛った時点で光を照射してインキを半乾きに して千切れ難いインキにすることによって、版からブラ ンケットロールに100%の確率でインキを転移させる ことができたとしており、さらに、シリコン誘導体のブ ランケットロールに転移したインキを液晶パネル用ガラ スに印刷する前にもう一度光を照射してインキを半乾き にして千切れ難いインキにするとともに、液晶パネル用 ガラスの表面に $0.2\sim0.3\mu$ mの膜厚のアクリル系 粘着剤をコートすることにより、ブランケットロールか ら液晶パネル用ガラスに100%の確率でインキを転移 させることができたとしている。しかし、ブランケット ロールから液晶パネル用ガラスに100%の確率でイン キを転移させるためには、版や印刷装置を超精密に製作 することが必須条件である。すなわち、通常の印刷装置 の機械精度では、ブランケットロールから液晶パネル用 ガラスにインキを転移させる際に印圧が掛りしかも変動 することが避けられない。印圧が全く無くしたり、全く 変動しないように機械精度を高めることは至難である。 仮に、ブランケットロールと液晶パネル用ガラスとの隙 間をインキの膜厚と完全に一致させてしかも印刷中に隙 間寸法に変動が生じないように、印刷機械を超精密に製 作できたとすれば、印圧は殆どかからず変動しない。し かしながら、そのような装置を実用化することはほとん ど不可能である。なぜならば、ブランケットロールと液 晶パネル用ガラスとの隙間を例えば5.5μmに保持 し、ブランケットロールに付着している6μmの膜厚の インキを液晶パネル用ガラスに転移させるときには、イ ンキの膜厚が5.5μmとなるように印圧が発生する。 ブランケットロールが回転するとともに、ブランケット ロールの表面の速度に完全に一致させて液晶パネル用ガ ラスを直動させる際に、ブランケットロールと液晶パネ ル用ガラスとの隙間を全く変動させないようにすること は至難である。ブランケットロールは真円・真円筒とな るように超精密に製作する必要があり、液晶パネル用ガ ラスを全く波動が生じないように直動させる必要があ る。ブランケットロールの直径に1µmの偏心があって も、または液晶パネル用ガラスがブランケットロールに 対して1μm近づくか遠ざかったりすると、それだけ で、インキの膜厚が4.5μmとなり印圧が変動し、ま たは、ブランケットロールと液晶パネル用ガラスとの隙 間が5.5 μ mよりも大きくなってしまい、そのとき は、ブランケットロールに付着しているインキが液晶パ ネル用ガラスに転移できない。このことから言えること は、グラビアオフセット印刷機械の超精密化をいくら追

求しても、印圧をかける必要があり、印圧の変動を抑えることは不可能である。従って、印圧がかかり、印圧が変動することが必須なので、ブランケットロールから液晶パネル用ガラスに100%の確率でインキを転移させることは、実験ではできたとしても、実用化はとても困難であると考えられる。他方、従来のフレキソ版(樹脂凸版)は、光硬化性樹脂を使用しているので、ちいさなドットを柱状に形成すると容易に折損してしまい、硬化樹脂の脆性を解消できず、高精細な版を作ることができなかった。

【0004】本願発明は、上述した点に鑑み案出したもので、印刷版、特に、クッション性を有することにより、硬質な被印刷物に対してブランケットロールを用いないダイレクトなグラビア印刷が可能であり、段ボール印刷等、粗面に対するグラビア印刷が良好に行えて、液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構成するためのマトリックス画像をカラー印刷したり、あるいはコンパクトディスク等に画像をカラー印刷するのに好適であるクッション性を有するグラビア版の製造方法を提供することを目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本願第一の発明は、ゴム またはクッション性を有する樹脂からなるクッション層 の表面に、紫外線に対し光重合性を有し光重合反応の前 後において又は反応後において適度のクッション性と耐 刷力を有する感光性版材層を形成し、該感光性版材層の 表面に、紫外線を遮断するグラビア画像であるマスク画 像を有するマスクを重ね、紫外線を照射して前記感光性 版材層に光重合反応を生じさせ、前記マスクを除いて現 像することにより、前記感光性版材層の表面にグラビア セルを形成し、次いで表面にDLC膜をコートすること を特徴とするクッション性を有するグラビア版の製造方 法を提供するものである。又、本願第二の発明は、ゴム またはクッション性を有する樹脂からなるクッション層 の表面に、紫外線に対し光重合性を有し光重合反応の前 後において又は反応後において適度のクッション性と耐 刷力を有する感光性版材層を形成し、該感光性版材層の 表面に、紫外線を遮断するグラビア画像であるマスク画 像を有するマスクを重ね、紫外線を照射して前記感光性 版材層に光重合反応を生じさせ、前記マスクを除いて現 像することにより、前記感光性版材層の表面にグラビア セルを形成することを特徴とするクッション性を有する グラビア版の製造方法を提供するものである。上記の第 一及び第二の発明について、好ましくは、前記感光性版 材層は、紫外線照射により光重合反応を起こし現像液に 対して不溶性になる感光剤又は感光性シート状物を前記 クッション層にコーティングにより薄膜形成し又は積層 してなり、これに対して、前記マスクは、カーボン含有 ポリマーよりなる黒色コート剤、又は、ネガチブのフォ トクロミック剤を前記感光性版材層にコートして、レー ザ照射により、前記グラビア画像の非画線部に対応させ て前記感光性版材層を露出又は透過するように形成して なるか、又は、前記グラビア画像の非画線部が透明であ るネガチブのマスクフィルムであるか、又は、感光剤を 前記感光性版材層にコートし電磁波照射により光重合反 応を起こし現像液することにより形成するネガチブのレ ジスト画像である、ことを特徴とするクッション性を有 するグラビア版の製造方法を提供するものである。又、 上記の第一及び第二の発明について、好ましくは、前記 感光性版材層は、紫外線照射により光重合反応を起こし 現像液に対して溶性になる感光剤又は感光性シート状物 を前記クッション層にコーティングにより薄膜形成し又 は積層してなり、これに対して、前記マスクは、カーボ ン含有ポリマーよりなる黒色コート剤、又は、ポジチブ のフォトクロミック剤を前記感光性版材層にコートし て、レーザ照射により、前記グラビア画像の画線部に対 応させて前記感光性版材層を露出又は透過するように形 成してなるか、又は、前記グラビア画像の画線部が透明 であるポジチブのマスクフィルムであるか、又は、感光 剤を前記感光性版材層にコートし電磁波照射により光重 合反応を起こし現像液することにより形成するポジチブ のレジスト画像である、ことを特徴とするクッション性 を有するグラビア版の製造方法を提供するものである。 又、上記の発明について、好ましくは、前記感光性版材 層は、数十µmの膜厚に形成し、前記クッション層を露 出しないように、前記感光性版材層グラビアセルを形成 することを特徴とするクッション性を有するグラビア版 の製造方法を提供するものである。又、上記の発明につ いて、好ましくは、前記感光性版材層は、数十μmの膜 厚に形成し、前記クッション層が露出するように、前記 感光性版材層グラビアセルを形成することを特徴とする クッション性を有するグラビア版の製造方法を提供する ものである。

[0006]

【発明の実施の形態】本願発明の実施の形態にかかるクッション性を有するグラビア版を図面を参照して説明する。図1(a)~(g)において、符号1はアルミニウム製のロール状の版基材、符号2はゴムまたはクッション性を有する樹脂からなる5~10ミリ位の厚さのクッション層、符号3は感光性版材層、符号4はマスク、符号5はセル、符号6はDLC膜である。

【0007】この実施態様のクッション性を有するグラビア版の製造方法は、先ず、図1(a),(b) に示すように、版基材1の表面にクッション層2と感光性版材層3を積層する。版基材1は、両端に被チャック孔を有する中空形状で、外面が真円かつ円筒に精密研磨されたアルミニウム製(鉄製でもよい)円筒体(平版にあっては板状体)とする。クッション層2は、ゴム、又はクッション性を有する樹脂からなり、5~10cm(1~2mmでもよい)の均一な厚さで表面の平滑度が高いシート状

のものを、継ぎ目に隙間が開かないように版基材1に巻 付け強固に接着しその後精密円筒研磨・鏡面研磨してな る。感光性版材層3は、紫外線に対し光重合性を有し光 重合反応の前後において又は反応後において適度のクッ ション性と耐刷力を有する感光性版材、具体的には、感 光性エラストマー組成物(ジエン系ポリマー、エチレン 性不飽和化合物、及び光重合開始剤を主成分とする、詳 細は例えば特開平5-249695号公報)である。感 光性版材層3は、数mmの厚さの表面平滑度が高いシー ト状であり継ぎ目に隙間が開かないように巻付け接着し その後精密円筒研磨してなる。感光性版材層3は、コー ティングにより形成してもよく、一般に数µmの膜厚に なる。感光性版材層3の膜厚は版の使用目的と関連して セルの深さに対応して決める。段ボール印刷等ではセル の深さを1ミリ以上とすることがあるのでそれよりも数 mm厚くする。従って、シート状物を巻き付けて精密円 筒研磨する。液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構 成するためのマトリックス画像をカラー印刷するには、 インキ膜厚が均一になるようにするため、セルを均一な 5~6 μmの深さに形成する必要がある。従って、感光 性版材層3をコーティングにより5~6 µmの厚さとな るように形成して、クッション層2が露出するようにセ ルを形成する。 さらに好ましくは、クッション層2をシ リコンゴムにより形成してセルに盛られるインキの液晶 パネル用ガラスへの転移性を高めるのが良い。コンパク トディスク等も極めて薄いインキ膜厚となるのが良いの で、セルの深さを数μmとする。感光性版材層3の膜厚 は、 $1\sim2$ mmで良いし、コーティングにより $5\sim6$ μ mの薄膜としても良い。要は、感光性版材層3の形成の 容易性、コスト、現像との関連で適宜に決定できる。

【0008】続いて、図1(c),(d) に示すように、感光 性版材層3の表面にグラビア画像であるマスク画像を有 するマスク4を積層し又は密着して重ね、紫外線を必要 な時間だけ照射し、感光性版材層3の必要な部分に光重 合反応を生じさせ、現像液に対して非画線部を不溶化す る。従って、感光性版材層3は、紫外線照射により光重 合反応を起こし現像液に対して不溶性になる感光剤又は 感光性シート状物をクッション層2にコートし又は積層 してなり、これに対して、マスク4は、カーボン含有ポ リマーよりなる黒色コート剤、又は、ネガチブのフォト クロミック剤をコーティングにより成膜し、YAGレー ザ或いは半導体レーザを照射することにより、グラビア 画像の非画線部に対応させて感光性版材層3を飛ばして 露出するか透過するように形成してなるか、又は、グラ ビア画像の非画線部が透明であるネガチブのマスクフィ ルムであるか、又は、感光剤を前記感光性版材層にコー トし電磁波照射により光重合反応を起こし現像液するこ とにより形成するネガチブのレジスト画像とする。前記 カーボン含有ポリマーよりなる黒色コート剤とは、特 に、ニトロセルロース又はパラヒドロキシスチレンと、

ブラックカーボンを混ぜ合わせてなるものを選択すると、半導体レーザによる焼付けが良好にでき省エネルギーが図れる。ネガチブのフォトクロミック剤とは、有色のときに紫外線遮蔽性を有しレーザ照射により透明になる有機フォトクロミック分子単独、又は有機フォトクロミック分子と高分子との相溶体であり、半導体レーザによる焼付けが良好にでき省エネルギーが図れる。

【0009】続いて、図1(e),(f) に示すように、マス クを除いて現像して感光性版材層3の光重合した部分を 残し未露光部分をクッション層2が露出しない限度に現 像液に溶解してセル5を形成し続いて紫外線を全面照射 して感光性版材層3の光重合しなかった部分も光重合さ せて安定化処理する。感光性版材層3である感光性エラ ストマー組成物に対する現像液は、例えば、特開平4-18564号公報に特開平4-285967号公報、特 開平5-249695号公報、特開平6-258847 号公報、特開平7-234523号公報、特開平8-9 5257号公報のそれぞれに示される現像剤を使用でき る。この実施の形態では、感光性版材層3にクッション 層2が露出しないようにセル5を形成するが、上記のよ うに、液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構成する ためのマトリックス画像をカラー印刷するためのもので あるときは、感光性版材層3をコーティングにより5~ 6μmの厚さとなるように形成して、クッション層2が 露出するようにセル5を形成する。

【0010】最後に、図1(g) に示すように、感光性版材層3のセル5が形成された表面にプラズマCVD法やスパッタリング等の薄膜形成技術により、DLC膜をコートして高い耐刷力を付与して印刷版とする。DLCは、ダイヤモンドライクカーボン=硬質炭素化合物である。DLC膜は、薄膜形成技術の種類により膜厚が異なるが、3μm位の膜厚に形成できるが、0.5μm位の膜厚でも充分である。DLC膜は、被覆対象物によって硬さが異なるが、ゴム等に形成するものは、硬質クロムメッキよりも若干軟らかい硬さが得られる。なお、高い耐刷力を求めるものでなければ、図1(e),(f) に示すように、感光性版材層3にセル5を形成した状態にて印刷版として供しても良い。

【0011】本願発明のクッション性を有するグラビア版の製造方法は、感光性版材層3がボジチブである場合も含む。すなわち、本願発明のクッション性を有するグラビア版の製造方法は、感光性版材層は、紫外線照射により光重合反応を起こし現像液に対して溶性になる感光剤又は感光性シート状物を前記クッション層にコーティングにより薄膜形成し又は積層してなり、これに対して、マスクは、カーボン含有ポリマーよりなる黒色コート剤、又は、ポジチブのフォトクロミック剤を前記感光性版材層にコートして、レーザ照射により、前記グラビア画像の画線部に対応させて前記感光性版材層を露出又は透過するように形成してなるか、又は、前記グラビア

画像の画線部が透明であるポジチブのマスクフィルムであるか、又は、感光剤を前記感光性版材層にコートし電磁波照射により光重合反応を起こし現像液することにより形成するポジチブのレジスト画像である場合も含む。従って、マスクした感光性版材層を紫外線照射するとグラビア画像の画線部が光重合反応を起こし現像液に対して溶性になり、マスクを除いて現像を行うと、グラビアセルを形成でき、DLC膜をコートすれば、高い耐刷力が得られる。感光性版材層3がネガチブとボジチブのいずれであっても上記の現像液がしようできる。

[0012]

【発明の効果】以上説明してきたように、本願発明のク ッション性を有するグラビア版の製造方法によれば、ゴ ムまたはクッション性を有する樹脂からなるクッション 層の表面に、紫外線に対し光重合性を有し光重合反応の 前後において又は反応後において適度のクッション性と 耐刷力を有する感光性版材層を形成し、該感光性版材層 の表面に、紫外線を遮断するグラビア画像であるマスク 画像を有するマスクを重ね、紫外線を照射して前記感光 性版材層に光重合反応を生じさせ、前記マスクを除いて 現像することにより、前記感光性版材層の表面にグラビ アセルを形成する構成であるか、さらに表面にDLC膜 をコートする構成であるので、印刷版に、クッション性 を持たせることができ、硬質な被印刷物に対してブラン ケットロールを用いないダイレクトなグラビア印刷が可 能であり、液晶パネル用ガラスへカラーフィルタを構成 するためのマトリックス画像をカラー印刷したり、ある

いはコンパクトディスク等に画像をカラー印刷するのに 好適であり、また、段ボール印刷等、粗面に対する印刷 も良好にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明の実施の形態にかかるクッション性を 有するグラビア版の製造方法に係り、(a)は版基材に クッション層を形成しさらにクッション層の表面に感光 性版材層を形成してなるグラビア用版材を示す断面図、 (b)はグラビア用版材の拡大断面図、(c)はグラビ ア用版材の感光性版材層にマスクを密着して重ねて紫外 線を照射した状態を示す拡大断面図、(d)はグラビア 用版材の感光性版材層の光重合した部分と未露光部分を 示す一層拡大した断面図、(e)は現像して感光性版材 層の光重合した部分を残し未露光部分をクッション層が 露出しない限度に現像液に溶解してセルを形成し続いて 紫外線を全面照射して感光性版材層の光重合の完全化処 理する状態を示す拡大断面図、(f)は感光性版材層に 形成したセルを示す一層拡大した断面図、(g)は感光 性版材層にセルを形成した後にDLC膜を形成した状態 を示す拡大断面図である。

【符号の説明】

1 · · · · · 版基材

2 ・・・・クッション層

3 ・・・・感光性版材層

4 · · · · マスク

5 ・・・・セル

6 ····DLC膜

【図1】

